013502761

WPI Acc No: 2000-674702/ 200066

New perfluoroalkyl(alkoxysilyl) compounds having both hydrophilic and hydrophobic moieties, is useful as surface treating agent e.g. of glass

Patent Assignee: DAIKIN KOGYO KK (DAIK)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 2000169483 A 20000620 JP 98343221 A 19981202 200066 B

Priority Applications (No Type Date): JP 98343221 A 19981202

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 2000169483 A 16 C07F-007/18

Abstract (Basic): JP 2000169483 A

NOVELTY - Novel polyfluoro(propoxy(halo or alkoxy)silane

compound(s) containing a water-soluble hetero group.

DETAILED DESCRIPTION - New compounds of formula (I).

Rf-CH2CH(OCH2CH2-SiRnX(3-n))-CH2-A(I).

Rf=1-16C polyfluoroalkyl or 2-16C poly fluoroalkenyl;

R=1-3C alkyl;

X=halo or alkoxy;

A=water-soluble group containing heteroatom;

n=0-2.

An INDEPENDENT CLAIM is also included for preparation of compounds of formula (I).

 $\ensuremath{\mathsf{USE}}$ - $\ensuremath{\mathsf{As}}$ a surface treating agent for glass, metal, stone, metal oxides and wood.

ADVANTAGE - Compound(s) (I) have excellent stain preventing effect. pp; 16 DwgNo 0/12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-169483 (P2000-169483A)

(43)公開日 平成12年6月20日(2000.6.20)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I デーマコート*(参考)	
C07F 7/18	***	C07F 7/18 U 4G004	
C 0 7 D 295/08		C 0 7 D 295/08 Z 4 H 0 2 0	
C09K 3/00		C09K 3/00 R 4H049	
3/18		3/18 1 0 4	
// BOIJ 2/30		В 0 1 Ј 2/30	
, BOID 2,00		審査請求 未請求 請求項の数4 〇L (全 16 頁)	
(21)出願番号	特顧平10-343221	(71) 出願人 000002853	
()		ダイキン工業株式会社	
(22)出顧日	平成10年12月2日(1998.12.2)	大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号	
	1,220	梅田センターピル	
		(72)発明者 好野 則夫	
		東京都新宿区神楽坂 1 - 3 東京理科大学	
		内	
		(74)代理人 100065215	
		弁理士 三枝 英二 (外10名)	
		Fターム(参考) 4C004 PA02	
		4H020 AA03 AB02 BA36	
		4H049 VN01 VP01 VQ59 VQ64 VR20	
		VR30 VS09 VT41 VT42 VT43	
		VT44 VT45 VT49 VW02	

(54) 【発明の名称】 親水・疎水の両基を有する表面処理剤

(57)【要約】

【課題】優れた防汚効果を持つ化合物を提供する。 【解決手段】一般式(I) または(II) の化合物。 【化1】

$$\begin{array}{c} \text{Rf----CH}_2\text{CHCH}_2\text{-----A} \\ \downarrow \\ \text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-----}\text{SiR}_nX_{(S_n)} \end{array} \tag{I}$$

Rf— CH_2CHCH_2 —A (II)

[式中、Rfは炭素数] * 2 6のポリフルオロアルキル基または炭素数 2~16のポリフルオロアルケニル基を示す。Rは炭素数 1~3のアルキル基を示す。Xはハロゲン原子またはアルコキシ基を示す。Aは、ヘテロ原子含有水溶性基を示す。nは0、1または2を示す。]で表される化合物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記式(1)

【化1】

[式中、Rfは炭素数 $1\sim16$ のポリフルオロアルキル基または炭素数 $2\sim16$ のポリフルオロアルケニル基を示す。Rは炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を示す。Xはハロゲン原子またはアルコキシ基を示す。Aは、ヘテロ原子含有水溶性基を示す。nは0、1または2を示す。)で表される化合物。

【請求項2】下記式(II)

【化2】

$$\begin{array}{c} Rf ---- CH_2CHCH_2 ---- A \\ \downarrow \\ OCH_2CH=CH_2 \end{array} \tag{II)}$$

【請求項3】一般式(II)

【化3】

$$\begin{array}{c} Rf --- CH_2CHCH_2 --- A \\ \downarrow \\ OCH_2CH=CH_2 \end{array} \tag{II)}$$

[式中、Rfは炭素数 $1\sim1$ 6のポリフルオロアルキル基または炭素数 $2\sim1$ 6のポリフルオロアルケニル基を示す。Aは、ヘテロ原子含有水溶性基を示す。)で表される化合物とHSiR $_{n}$ X $_{(3-n)}$ を反応させる下記式

(1)

【化4】

$$\begin{array}{c} \text{Rf} & \text{----CH}_2\text{CHCH}_2 & \text{-----A} \\ \\ & \text{-----CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2 & \text{------SIR}_n\text{X}_{(3-n)} \end{array}$$

〔式中、Rf は前記に定義されたとおりである。R は炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を示す。X はハロゲン原子またはアルコキシ基を示す。n は 0、1 または 2 を示す。] で表される化合物の製造法。

【請求項4】請求項1に記載の化合物で表面処理された 基体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、親水・疎水の両基を有する表面処理剤として有用な化合物、その製造中間体及びその製造法に関する。

[0002]

【従来の技術及びその課題】従来のフッ素系シランカップリング剤で処理した物品は、撥水撥油性となるため、水に分散した油性汚れに対する防汚性が不十分であった。

【0003】本発明は、優れた防汚効果を有する化合物を提供することを目的とする。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、下記の項1 ~項4を提供するものである。

項1. 下記式(1)

[0005]

【化5】

【0006】 [式中、Rfは炭素数1~16のポリフルオロアルキル基または炭素数2~16のポリフルオロアルケニル基を示す。Rは炭素数1~3のアルキル基を示す。Xはハロゲン原子またはアルコキシ基を示す。Aは、ヘテロ原子含有水溶性基を示す。nは0、1または2を示す。] で表される化合物。

項2. 下記式(II)

[0007]

【化6】

$$Rf --- CH2CHCH2 --- A$$

$$OCH2CH=CH2$$
(II)

【0008】〔式中、Rfは炭素数 $1\sim16$ のポリフルオロアルキル基または炭素数 $2\sim16$ のポリフルオロアルケニル基を示す。Aは、 Λ テロ原子含有水溶性基を示す。〕で表される化合物。

項3. 一般式(II)

[0009]

【化7】

【0010】〔式中、Rfは炭素数 $1\sim16$ のポリフルオロアルキル基または炭素数 $2\sim16$ のポリフルオロアルケニル基を示す。Aは、 Λ テロ原子含有水溶性基を示す。〕で表される化合物と $HSiR_nX_{(3-n)}$ を反応させる下記式(I)

[0011]

【化8】

【0012】〔式中、Rfは前記に定義されたとおりである。Rは炭素数1~3のアルキル基を示す。Xはハロゲン原子またはアルコキシ基を示す。nは0、1または2を示す。〕で表される化合物の製造法。

項4. 項1に記載の化合物で表面処理された基体。 【0013】

【発明の実施の形態】一般式(I)及び(II)の化合物において;Rfで表されるポリフルオロアルキル基としては、H(CF₂) $_{n1}$ またはF(CF₂) $_{n1}$ (n1は $1\sim1$ 6の整数を示す)、ペルフルオロイソプロピル、ペルフルオロイソブチル、ペルフルオロ(2-エチルヘキシル)などの直鎖または分枝を有する炭素数 $1\sim1$ 6のポリフルオロアルキル基が挙げられる。

【0014】 Rfで表されるポリフルオロアルケニル基

としては、 $H(CF_2)_{n2-2}CF=CF$ または $F(CF_2)_{n2-2}CF=CF$ (n2は $2\sim1$ 6の整数を示す)、(CF_3) $_2CFCF=CF$ などの直鎖または分枝を有する炭素数 $2\sim1$ 6のポリフルオロアルケニル基が挙げられる。【0015】 R で表される炭素数 $1\sim3$ のアルキル基としては、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピルが挙げられる。

【0016】Xで表されるハロゲンとしては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。

【0017】Xで表されるアルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、nープロポキシ、イソプロポキシ、nーブトキシ、イソプトキシ、secーブトキシ、tertーブトキシなどの炭素数1~4のアルコキシ基が挙げられる。

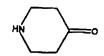
【0018】Aで表されるヘテロ原子含有水溶性基としては、

[0019]

【化9】







【0020】-O(CH_2CH_2O) $_p$ R a (式中、pは1 \sim 100、好ましくは1 \sim 50、より好ましくは1 \sim 30、更に好ましくは1 \sim 10、特に1 \sim 50整数を示す。 R^a は炭素数1 \sim 30アルキル基を示す)が挙げられ、好ましくはモルホリノ基が挙げられる。

【0021】nは0、1、2、好ましくは0、1、より

好ましくは0である。

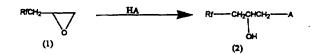
【0022】本発明の化合物は、例えば下記の反応工程式に従って製造できる。

<反応工程式>

[0023]

【化10】

(1) 工程A



(2) 工程B

(3) 工程C

【0024】 (式中、Rf、R、X、Aおよびnは前記に定義されたとおりである。)

工程A

エポキシ化合物(1)とH-Aで表される化合物を溶媒の存在下または非存在下に反応させて、化合物(2)を得る。反応は、エポキシ化合物(1)1モルに対しH-Aで表される化合物を1モル~過剰量使用し、0℃から100℃程度の温度下に1~24時間反応させることにより有利に進行する。溶媒を使用する場合には、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン系炭化水素、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素、THF、DMF、DMSOなどが使用できる。

工程B

工程C

一般式 (II) の化合物をHS i R_nX_(3-n)と反応させて、一般式 (I) の化合物を得ることができる。反応は、化合物 (II) 1モルに対し、HS i R_nX_(3-n)を1~1. 1モル程度使用し、室温から溶媒の還流する温度

下に $1 \sim 24$ 時間反応させることにより有利に進行する。

【0025】本発明の一般式(I)の化合物で表面処理される基体としては、ガラス、金属、石材、無機材料(Ti、Al、Zrなどの各種金属酸化物)、木材などが挙げられる。一般式(I)の化合物は、Aの種類にもよるが界面活性剤及び帯電防止剤としての機能を付与できる。

[0026]

【発明の効果】本発明の一般式(1)の化合物は、シランカップリング剤として有用であり、ガラス、金属、石材、無機材料(Ti、Al、Zrなどの各種金属酸化物)、木材等の表面処理剤として好適に使用できる。

【0027】一般式(II)の化合物は、一般式(I)の 化合物の製造中間体として、および重合性を有する界面 活性剤として有用である。

[0028]

【実施例】以下、本発明を製造例、実施例を用いてより 詳細に説明する。

製造例1

1-モルホリノ-3-ペルフルオロブチル-2-プロパ ノール(Mo4FOH)の合成

3 - ペルフルオロブチルー1, 2 - エポキシプロパン 5.00g(18.1mmol)とモルホリン11.0 g(126mmol)を5時間加熱還流し、反応させた。未反応物を滅圧除去し、滅圧蒸留により目的物を得 た (沸点=60~62℃/16Pa;収率93.1%)。

【0029】得られた化合物の¹H-NMR、¹⁹F-N MRの各データを図1、2に示す。

製造例 2

1-モルホリノー3-ペルフルオロヘキシルー2-プロパノール(Mo6FOH)の合成

3-ペルフルオロブチルー1, 2-エポキシプロパンに 代えて3-ペルフルオロヘキシルー1, 2-エポキシプロパンを用いた他は製造例1と同様にして<math>Mo6FOHを得た。

【0030】得られた化合物の¹H-NMR、¹⁹F-N MRの各データを図3、4に示す。

製造例3

1-モルホリノ-3-ペルフルオロオクチル-2-プロパノール(Mo8FOH)の合成

3-ペルフルオロブチルー1, 2-エポキシプロパンに 代えて3-ペルフルオロヘキシルー1, 2-エポキシプロパンを用いた他は製造例1と同様にして<math>Mo8FOHを得た。

【0031】得られた化合物の¹H-NMR、¹⁹F-N MRの各データを図5、6に示す。

実施例1

3'- (1-モルホリノ-3-ペルフルオロブチル-2 -プロポキシ) プロペン (Mo4FA) の合成

へキサンで3回洗浄してオイルを除いたNaH0.5g (20.8mmol)のTHF懸濁液に、製造例1で得たMo4FOH9.70g(26.7mmol)を滴下し、64℃で24時間加熱還流して反応させた。反応終了後、さらにアリルブロミド3.88g(32.0mmol)を滴下し、24時間加熱還流して反応させた。窒素下濾過によりNaBrを除去後、溶媒であるTHFを減圧除去し、目的物を減圧蒸留により得た(沸点=50~55℃/18Pa)。

【0032】得られた化合物の¹H-NMRのデータを 図7に示す。

実施例2

3'- (1-モルホリノ-3-ペルフルオロヘキシルー 2-プロポキシ) プロペン (Mo6FA) の合成 製造例1で得たMo4FOHに代えて製造例2で得たMo6FOHを用いた他は実施例1と同様にしてMo6FAを得た。

【0033】得られた化合物の¹H-NMRのデータを 図8に示す。

実施例3

3' - (1-モルホリノ-3-ペルフルオロオクチルー 2-プロポキシ) プロペン (Mo8FA) の合成 製造例1で得たMo4FOHに代えて製造例3で得たM o8FOHを用いた他は実施例1と同様にしてMo6F Aを得た。 【0034】得られた化合物の¹H-NMRのデータを 図9に示す。

実施例4

3'- (1-モルホリノ-3-ペルフルオロブチル-2 ープロポキシ) プロピルトリメトキシシラン (Mo4F 3SM) の合成

実施例1で得たMo4FA 3.25g(8.06mm o1)と触媒である0.1M塩化白金酸/THF溶液 0.2mlをヘキサン15mlに分散させ、トリメトキシシラン1.17g(9.67mmo1)を滴下した。70℃で48時間加熱還流して反応させ、溶媒であるヘキサンと未反応物を減圧除去し、目的物を減圧蒸留により得た。

【0035】得られた化合物の¹H-NMRのデータを 図10に示す。

実施例5

実施例1で得たMo4FAに代えて実施例2で得たMo6FAを用いた他は実施例4と同様にしてMo6F3SMを得た。

【0036】得られた化合物の¹H-NMRのデータを 図11に示す。

実施例6

実施例1で得たMo4FAに代えて実施例3で得たMo 8FAを用いた他は実施例4と同様にしてMo8F3S Mを得た。

【0037】得られた化合物の¹H-NMRのデータを 図12に示す。

試験例1

実施例4~6で得たMo4F3SM、Mo6F3SM、Mo8F3SMの特性を評価するため、ガラスプレートの表面の改質を行い、水の接触角を測定した。ガラスプレートの前処理としてクロム酸混液中、80℃で40分間加熱攪拌し、水、メタノールの順で洗浄した。この前処理ガラスプレートの水に対する接触角は35.1度であった。

【0038】改質方法として、以下の(方法A)~(方法C)の3種類の方法を用いた。

(方法A):Mo4F3SM、Mo6F3SMまたはMo8F3SMの30mmolメタノール溶液を調製し、これに前処理ガラスプレートを入れ、2時間加熱還流して表面改質を行った。改質後のガラスプレートはメタノールで洗浄した。

(方法B):Mo4F3SM、Mo6F3SMまたはMo8F3SMの30mmolメタノール溶液を調製し、これに

前処理ガラスプレートを2時間浸漬して表面改質を行った。改質後のガラスプレートはメタノールで洗浄し、50℃で乾燥した。

(方法C): Mo4F3SM、Mo6F3SMまたはMo8F3SMの30mmolメタノール溶液を調製し、これに3vol%の水を加え、2時間攪拌した。この溶液に前処理ガラスプレートを2時間浸漬して表面改質を行った。改質後のガラスプレートはメタノールで洗浄し、50℃で乾燥した。

【0039】(方法A)~(方法C)で得られた各改質 ガラスプレートについて水に対する接触角を測定した。 結果を表1に示す。

[表1]

		接触	
	方法(A)	方法(B)) 方法(C)
Mo4F3SM	82.4±7	87.3±2	93.5±1
Mo6F3SM	85.5±7	99.3±2	96.2 ± 1
MARESSW_	88 <u>-0+</u> 7	-du.0+3	-ング96.5を調べ
るため、各改質が	ガラスプレ ー	- トを24時	間水に浸漬し、
キムワイプで軽く	く水を拭い原	虱乾後、接触	角を測定した。
結果を表2に示す	۲.		

[表2]

		接 触 :	<u>角</u>
-	方法(A)	方法(B)	方法(C)
${\tt Mo4F3SM}$	82.4±7	84.4 ± 2	87.7±1
Mo6F3SM	85.5±7	86.9 ± 2	93.2±1
M98F3SM	た製造サラフ	· プ87.5‡多 _技	独外。3刺 定值
は、48時間水	に浸漬後も節	5囲内の値であ	っった。また、

(方法B)、(方法C)で得た改質ガラスプレートを、シリカゲルを乾燥剤に用いたデシケーター中で24時間 乾燥させた後に接触角を測定すると、表1に範囲内の値 に戻り、再現性が見られた。

【図面の簡単な説明】

【図1】Mo4FOHの¹H-NMRのチャートを示す。

【図2】Mo4FOHの¹⁹F-NMRのチャートを示す。

【図3】Mo6FOHの¹H-NMRのチャートを示す。

【図4】Mo6FOHの¹⁹F-NMRのチャートを示 す。

【図5】Mo8FOHの¹H-NMRのチャートを示 す。

【図6】Mo8FOHの¹⁹F-NMRのチャートを示 す。

【図7】Mo4FAの¹H-NMRのチャートを示す。

【図8】Mo6FAの¹H-NMRのチャートを示す。

【図9】Mo8FAの¹H-NMRのチャートを示す。

【図10】Mo4F3SMの¹H-NMRのチャートを示す。

【図11】Mo6F3SMの¹H-NMRのチャートを示す。

【図12】Mo8F3SMの¹H-NMRのチャートを示す。

[図2]

